薄膜光学

Sb掺杂对透明SnO2薄膜导电性能影响的第一性原理计算

邓周虎1:闫军锋2:张富春2:王雪文2:徐建平2:张志勇2

西北大学 信息科学与技术学院,西安 7100691

收稿日期 2007-3-22 修回日期 2007-3-30 网络版发布日期 2007-8-15 接受日期

摘要 本文根据密度泛函理论(DFT),采用第一性原理平面波赝势方法,计算了Sb掺杂对透明导电薄膜Sn02电子结构及导电性能的影响,讨论了掺杂下Sn02晶体的结构变化、能带结构、电子态密度. 计算结果表明,Sb掺杂的Sn02具有高的电导率,且随着掺杂浓度的增加,能带简并化加剧,浅施主杂质能级向远离导带底方向移动.

关键词 <u>SnO2</u> <u>第一性原理</u> <u>电子结构</u> <u>掺杂</u>

分类号 TN304.2

通讯作者 邓周虎 dengzh@nwu.edu.cn

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ **PDF**(465KB)
- ▶[HTML全文](0KB)
- **▶参考文献**

服务与反馈

- ▶把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶复制索引
- ▶ Email Alert
- ▶文章反馈
- ▶ 浏览反馈信息

相关信息

- ▶ 本刊中 包含 "SnO2" 的 相关文章
- ▶本文作者相关文章
- ・ 邓周虎
- 闫军锋
- 张富春
- 王雪文
- 徐建平
- * 张志勇